



用于超导量子比特制备的除胶装置及其超导量子比特制备装置

专利名称: 用于超导量子比特制备的除胶装置及其超导量子比特制备装置
专利类别: 实用新型
申请号: 2021204775141
第一发明人: 宿非凡
其它发明人: 杨钊华;任育锋;田野;赵士平
专利授权日期: 2021-12-28

[关闭窗口](#)

